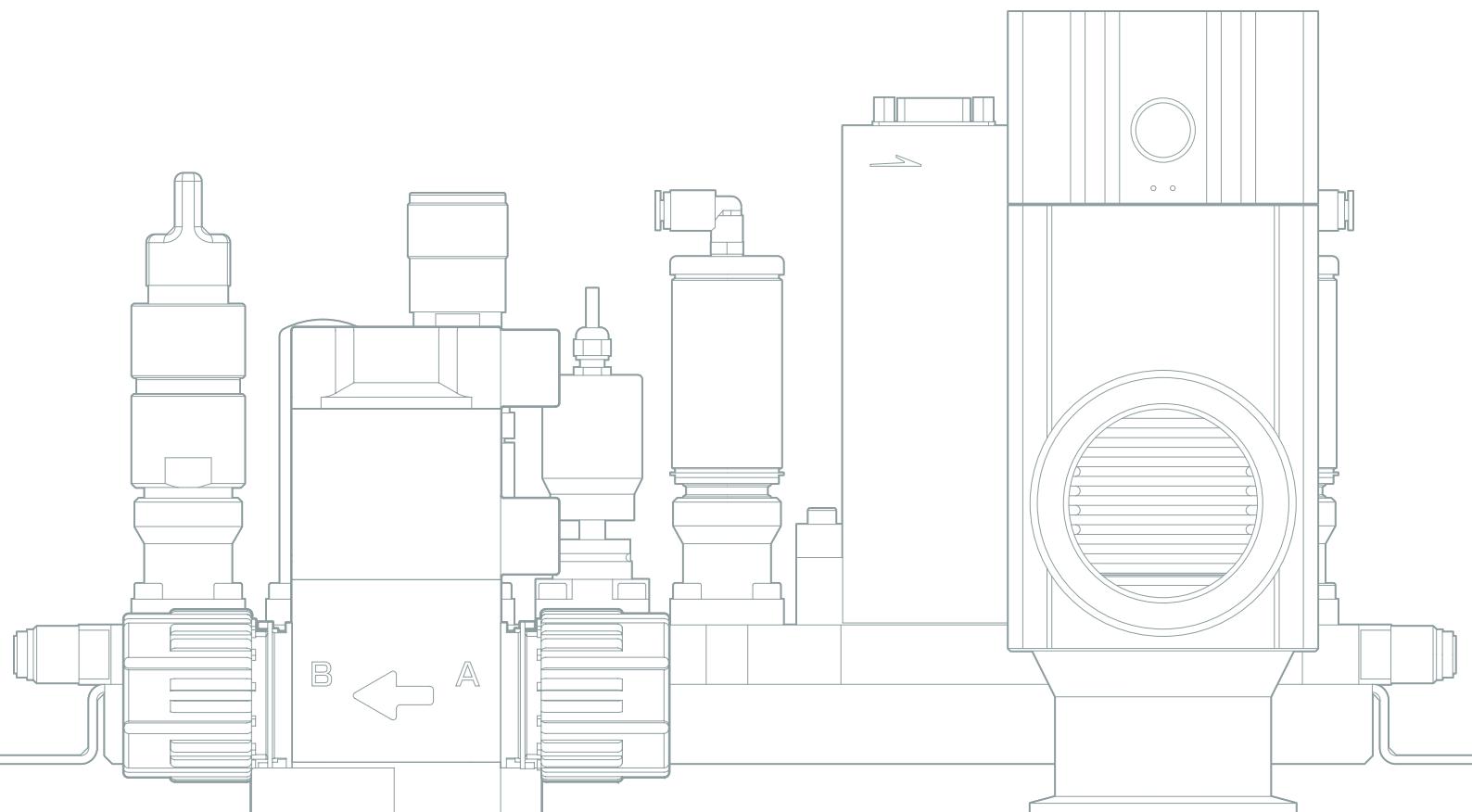


# Fine System Components

For Semiconductor, LED, FPD  
Manufacturing Processes  
Ultra High Purity



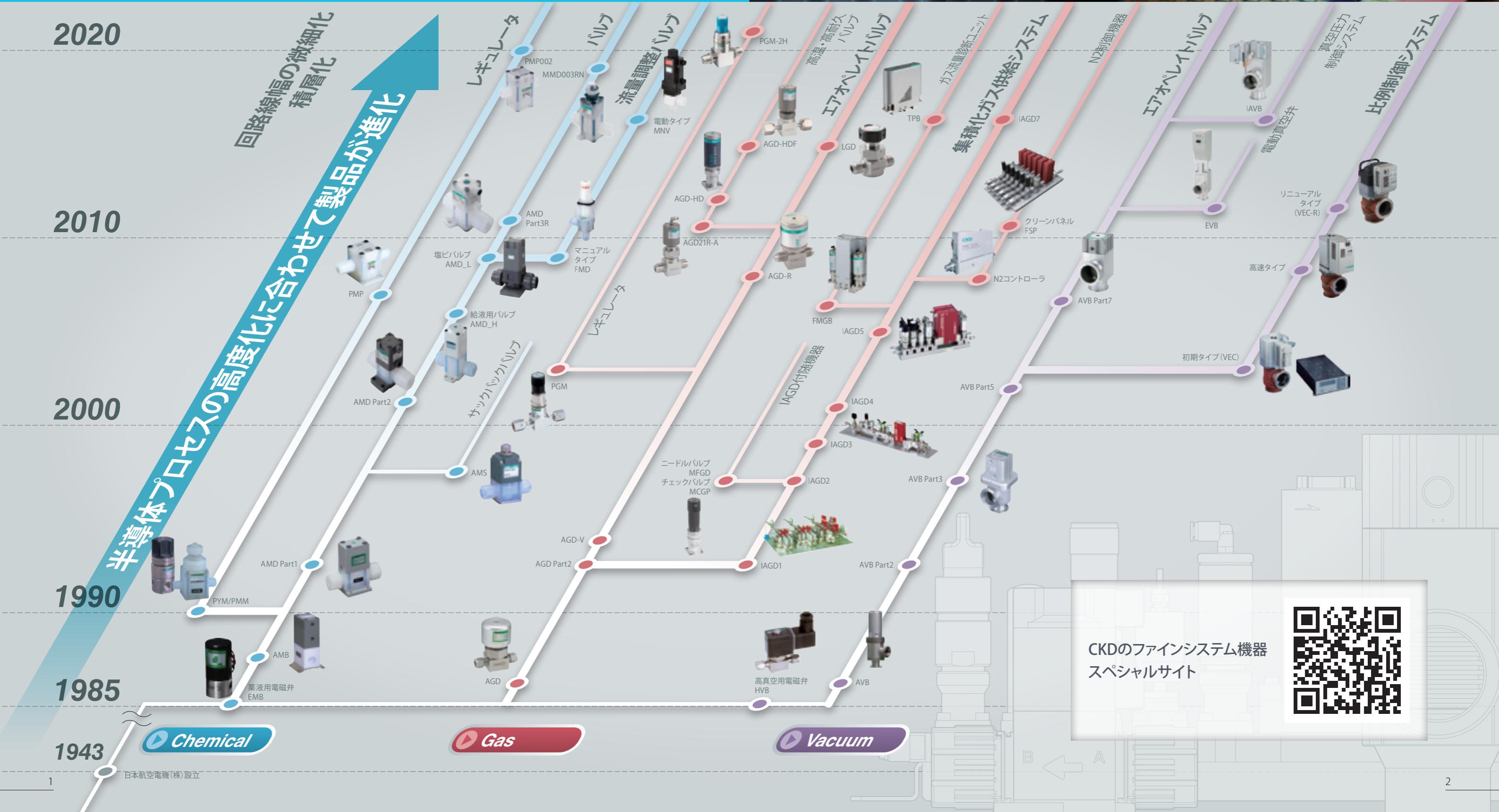
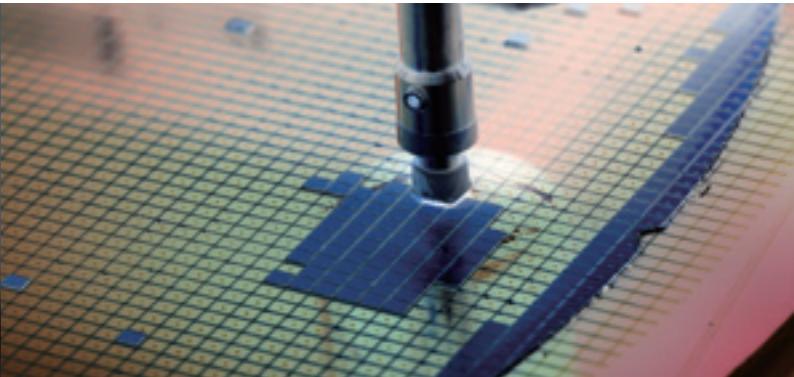
*For Manufacturing Improvements*



# ファインシステム機器の進化

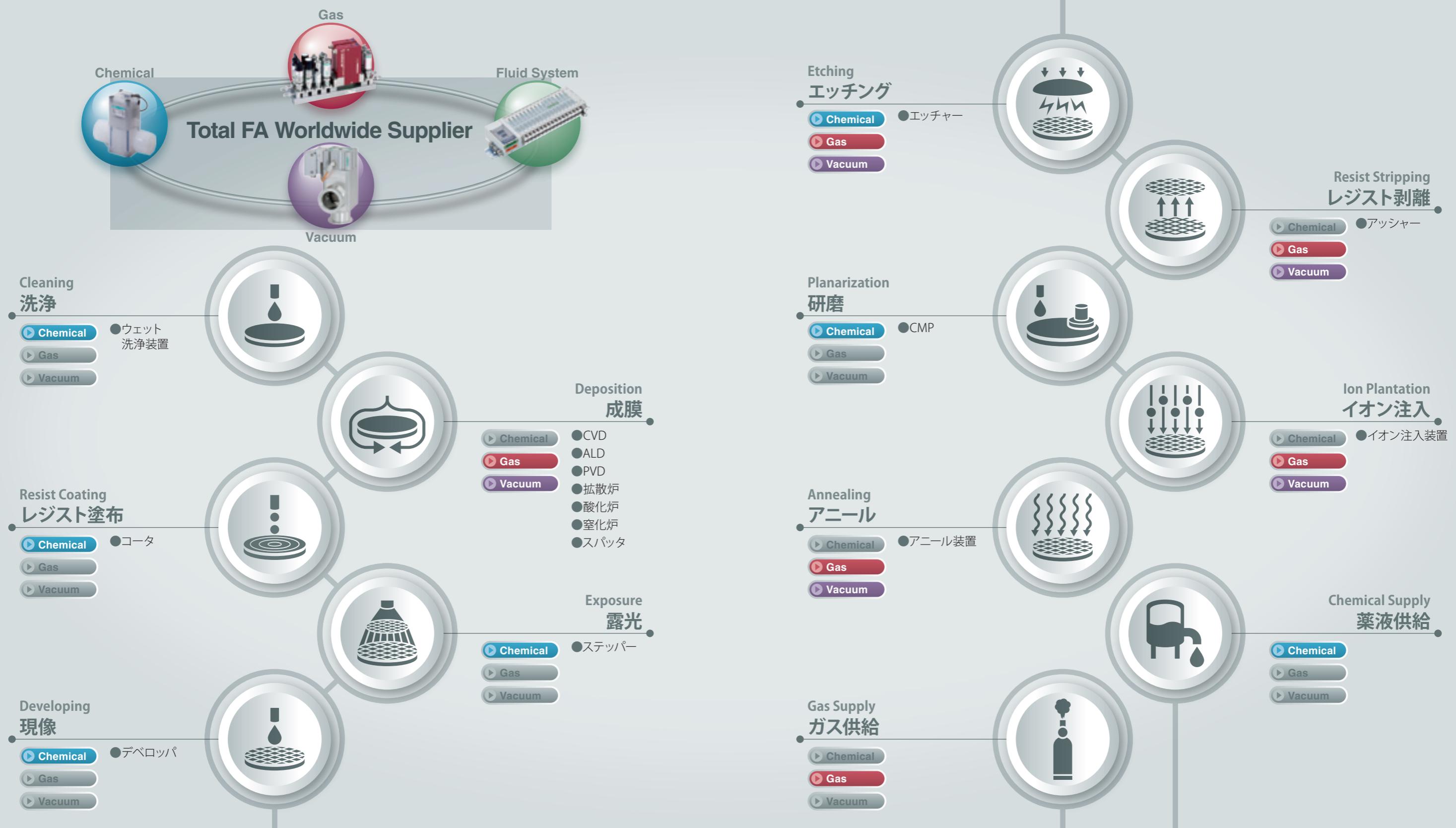
「1980年代から蓄積してきた技術力」「コア部品の一貫生産へのこだわり」「徹底した製造工程の管理」で長きにわたり半導体製造プロセスの高精度化・品質安定・高純度を実現して参りました。

これからも、お客様に“使いやすさ”をご提供します。



## 半導体製造プロセスのトータルサプライヤーとして

半導体デバイス製造のファシリティから生産プロセス装置まで、  
薬液・ガス・真空・空圧制御トータルソリューションをご提案。  
お客様の“選びやすさ”をご提供します。



## ファインシステム機器製品群

### Chemical Process

薬液・純水・スラリーのスーパークリーンな制御を実現するウェットファインシステム。

#### バルブ

##### エアオペレイトバルブ

##### AMD※※3R

- » 薬液用エアオペレイトバルブのスタンダードタイプ。
- » 幅広く圧力・温度・流体の条件に対応するハイグレードモデル。
- » 今まで細分化して使用していた機種を一つに統一可能。

##### エアオペレイトバルブ(マニホールド)

##### GAMD※※3R

- » AMD※※3Rをマニホールド化し省スペース化・配管機器類の削減を実現。
- » 形状やアクセスのカスタマイズにより薬液の分岐やミキシングなどへの使用が可能に。

##### マニュアルバルブ(高圧用)

##### MMD※OH

- » 大流量の薬液を流すために高圧・高背圧に対応可能なバルブ。
- » 工場の階下フアシリティから安全な薬液供給を実現。
- » 誤作動、誤操作を防ぎリスクを低減。

#### レギュレータ

##### パイロット式レギュレータ

##### PMP

- » 省スペースタイプ
- » PMP002Series追加。
- » 電空レギュレータとの組み合わせで遠隔操作も可能。

#### 流量調整バルブ

##### マニュアル流量調整バルブ

##### FMD

- » マニュアル式の流量調整バルブ(ニードルバルブ)。
- » 接液部にフッ素樹脂を使用し腐食性の高い流体(塩酸・フッ酸)などでも使用可能に。
- » 精密な流量調整を実現。

#### その他

##### サックパックバルブ

##### AMS

- » 薬液吐出の乱れやボタ落ちを抑え込むことで均一なレジスト塗布を実現。
- » 流体粘度に応じた最適化特注設計対応可能。

##### エアオペレイトバルブ(メタルレス)

##### AMD※1M

- » 金属部品を徹底的に排除し、浸食性・透過性の高い強酸(塩酸・フッ酸)ラインに対応。
- » 工場の階下フアシリティから安全な薬液供給を実現。

##### 薬液用マニュアルバルブ

##### MMD※03RN

- » 薬液用マニュアルバルブのスタンダードタイプ。
- » 高圧・高温対応によりプロセスの高度化を実現。
- » 誤作動、誤操作を防ぎ漏れリスクを低減。

##### 薬液用マニュアルバルブ(マニホールド)

##### GMMD※※3RN

- » MMD※※3RNをマニホールド化し省スペース化・配管機器類の削減を実現。
- » 薬液のサンプリングラインなど安全性を確保しつつ確実な運用が可能。

##### エアオペレイトバルブ(高圧用)

##### AMD※1H

- » 大流量の薬液を流すために高圧・高背圧に対応可能なバルブ。
- » 工場の階下フアシリティから安全な薬液供給を実現。

##### マニュアルバルブ(メタルレス)

##### MMD※0M

- » 金属部品を徹底的に排除し、浸食性・透過性の高い強酸(塩酸・フッ酸)ラインに対応。
- » 工場の階下フアシリティから安全な薬液供給を実現。
- » 誤作動、誤操作を防ぎリスクを低減。

### Gas

### Gas Process

ガス・不活性ガスの超精密制御に貢献するドライファインシステム。

#### バルブ

##### エアオペレイトバルブ

##### AGD(高温・高耐久)

- » 微細化の進展により求められる高耐久に対応するプロセスガス用バルブ。
- » お客様のニーズに応じ、3種類ラインナップ。

##### エアオペレイトバルブ・マニュアルバルブ

##### LGD

- » プロセスガス用バルブの新バリエーション。



#### レギュレータ

##### レギュレータ

##### PGM

- » メタルダイアフラムを採用したプロセスガス用レギュレータ。
- » ガス圧力・流量の安定化に貢献。



##### エアオペレイトバルブ

##### AGD

- » プロセスガス用バルブの基幹商品。
- » 単体、集積タイプだけではなく、3方弁、2連3方弁など多種多様なバリエーションに対応。

##### マニュアルバルブ

##### OGD

- » 90°回転スナップアクション方式のマニュアルバルブ。
- » 270°回転方式のハンドル開閉タイプ。



##### マニュアルバルブ

##### MGD

- » マニュアル式バルブ。
- » 270°回転方式のハンドル開閉タイプ。



#### システム

##### 集積化ガス供給システム

##### IAGD5

- » 省スペース、メンテナンス性を向上させたプロセスガス供給システム。
- » お客様のご要望・フローに応じて設計、製造、検査までCKDがユニット保証。
- » 1.125inch, Wシール対応。

##### クリーンパネル

##### FICS

- » お客様のご要望・フローに応じて設計、製作まで対応可能。
- » 1.125inch, Wシール対応。



### Vacuum

### Vacuum Process

チャンバなどの排気・圧力コントロールを高精度化する高真真空制御機器。

#### バルブ

##### エアオペレイトバルブ

##### AVB

- » CKD独自の成形ベローズを採用した特殊構造で長寿命、高耐久性を実現。
- » 高い信頼性と使いやすさを備えた高真空バルブ。

##### マニュアルバルブ

##### MVB

- » ハンドル回転式の高真空用マニュアルバルブ。
- » アルミニボディタイプ、ステンレスボディタイプ。

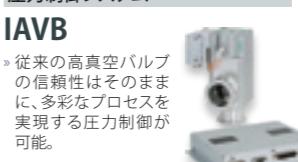


#### システム機器

##### 圧力制御システム

##### IAVB

- » 従来の高真空バルブの信頼性はそのままに、多彩なプロセスを実現する圧力制御が可能。



##### 比例制御システム

##### VEC-R

- » 高精度の高真空比例制御を実現するAPCシステム。
- » よりコンパクトで軽量。



### Fluid System Auxiliary Components

供給エア・冷却水高精度コントロールシステムで半導体製造に貢献。

#### 流量センサ

##### 水用流量センサ

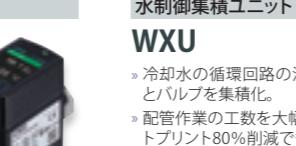
##### WFK2

- » 2018年度グッドデザイン賞受賞。
- » 0.4~250L/minをカバーするカルマン渦流流量センサ。
- » 冷却水の流量と温度管理で活躍。

##### 水制御集積ユニット

##### WXU

- » 冷却水の循環回路の流量センサとバルブを集積化。
- » 配管作業の工数を大幅軽減、トッププリント80%削減で省スペース化。



##### 気体用流量センサ ラピフロー®

##### FSM3

- » 1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスと5種類のガスに対応可能な流量センサ。
- » 半導体関連/バージ用途に、クリーン室仕様・ステンレスボディ仕様・流量調整付き仕様をラインナップ。



#### バルブ

##### パイロット式3・4ポート電磁弁

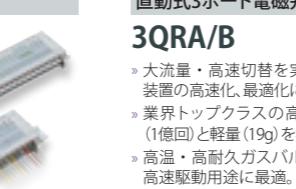
##### MN3E・MN4E

- » 業界最小級バルブブロック幅(7mm)・小型化(高さ39.5mm)を実現。
- » 高性能3・4ポートプロックマニホールド。
- » エアオペレイトバルブの駆動用途。

##### 直動式3ポート電磁弁

##### 3QRA/B

- » 大流量・高速切替を実現し装置の高速化、最適化に貢献。
- » 業界トップクラスの高耐久(1億回)と軽量(19g)を実現。
- » 高温・高耐久ガスバルブの高速駆動用途に最適。



#### レギュレータ

##### パレクト電空レギュレータ

##### EVS2

- » 30mm幅の小形・軽量・高性能を実現した電空レギュレータ。
- » 薬液用パイロットレギュレータ(PMPシリーズ)の遠隔制御が可能。



# Production & Technology Network

## ～For Fine System Components～



本カタログに記載の製品及び関連技術は、外国為替及び外国貿易法のキャッチオール規制の対象となります。  
本カタログに記載の製品及び関連技術を輸出される場合は、兵器・武器関連用途に使用されるおそれのないよう、ご留意ください。  
The goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are subject to complementary export regulations by Foreign Exchange and Foreign Trade Law of Japan. If the goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are to be exported from Japan, Japanese laws require the exporter makes sure that they will never be used for the development and/or manufacture of weapons for mass destruction.

## CKD Corporation

<Website>  
<https://www.ckd.co.jp/>

本社・工場  
東京オフィス  
大阪オフィス

〒485-851 愛知県小牧市応時2-250  
〒105-0013 東京都港区浜松町1-31-1(文化放送メディアプラス4階)  
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目2-10(PMO EX新大阪6階)

TEL(0568)77-1111 FAX(0568)77-1123  
TEL(03)5402-3620 FAX(03)5402-0120  
TEL(06)6152-9415 FAX(06)4866-5391

- このカタログに掲載の仕様および外観を、改善のため予告なく変更することがあります。
- Specifications are subject to change without notice.

© CKD Corporation 2022 All copy rights reserved.

フリーアクセス **0120-771060**  
お客様技術相談窓口  
受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00  
(土日、休日除く)

2022.12.CBC